(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



PCT



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 9. September 2005 (09.09.2005)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/083512 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation: G03F 7/20 (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/001949
- (22) Internationales Anmeldedatum:

24. Februar 2005 (24.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 010 571.5

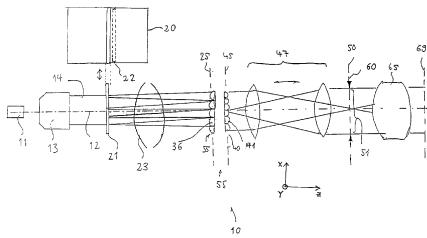
> 26. Februar 2004 (26.02.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): CARL ZEISS SMT AG [DE/DE]; Carl-Zeiss-Strasse 22, 73447 Oberkochen (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FIOLKA, Damian [DE/DE]; Heckenrosenweg 36, 73447 Oberkochen (DE).
- (74) Anwalt: RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER; Kronenstrasse 30, 70174 Stuttgart (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

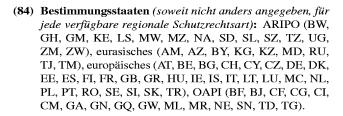
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: ILLUMINATION SYSTEM FOR A MICROLITHOGRAPHY PROJECTION EXPOSURE INSTALLATION
- (54) Bezeichnung: BELEUCHTUNGSSYSTEM FÜR EINE MIKROLITHOGRAPHIE-PROJEKTIONSBELICHTUNGSAN-**LAGE**



- (57) Abstract: The invention relates to an illumination system for a microlithography projection exposure installation, said system comprising a light distribution device (21) generating a two-dimensional intensity distribution from the light from a primary light source, for example a laser, in a first surface (25) of the illumination system. A honeycomb condenser (55) comprising a first grid arrangement and a second grid arrangement (40) of optical elements is used as a light mixing device for homogenising the illumination in the illumination field of the illumination system. The first grid arrangement (35) consists of first grid elements (36), and the second grid arrangement (40) consists of second grid elements (41). The light distribution device comprises at least one diffractive optical element (21) for generating an angular distribution, the Fraunhofer region thereof comprising separate or connected luminous regions that correspond to the shape and size of the first grid elements (36).
- (57) Zusammenfassung: Ein Beleuchtungssystem für eine Mikrolithographie-Projektionsbelichtungsanlage hat eine Lichtverteilungseinrichtung (21), die aus dem Licht einer primären Lichtquelle, beispielsweise eines Lasers, in einer ersten Fläche (25) des Beleuchtungssystems eine zweidimensionale Intensitätsverteilung erzeugt. Ein Wabenkondensor (55) mit einer ersten und einer zweiten Rasteranordnung (40)





Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

- vor Ablauf der f\u00fcr \u00eAnderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6fentlichung wird wiederholt, falls \u00eAnderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
 Recherchenberichts: 13. April 2006

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

optischer Elemente dient als Lichtmischeinrichtung zur Homogenisierung der Beleuchtung im Beleuchtungsfeld des Beleuchtungssystems. Der Wabenkondensor hat eine erste Rasteranordnung (35) erster Rasterelemente (36) sowie eine zweite Rasteranordnung (40) zweiter Rasterelemente (41). Die Lichtverteilungseinrichtung umfasst mindestens ein diffraktives optisches Element (21) zur Erzeugung einer Winkelverteilung, deren Fernfeld getrennte oder zusammenhängende Leuchtzonen aufweist, die auf die Form und Grösse der ersten Rasterelemente (36) abgestimmt sind.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PC17EP2005/001949

A.	CLASSIFICATION OF SUBJECT	MATTER
	G03F7/20	

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

 $\begin{array}{ccc} \text{Minimum documentation searched} & \text{(classification system followed by classification symbols)} \\ & \text{G03F} & \text{H01L} \end{array}$

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 252 647 B1 (SHIRAISHI NAOMASA) 26 June 2001 (2001-06-26) abstract figures 1,20,29 column 12, lines 18-22 column 36, lines 6-10,50-58 column 35, lines 51-55 column 29, lines 3-12	1-9, 14-19
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 08, 30 June 1998 (1998-06-30) -& JP 10 070070 A (CANON INC), 10 March 1998 (1998-03-10) abstract figures 1-4	1,18

Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.				
Special categories of cited documents: 'A' document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance 'E' earlier document but published on or after the international filling date 'L' document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) 'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means 'P' document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family 				
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report				
26 January 2006	03/02/2006				
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Riiswiik	Authorized officer				
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Menck, A				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PC 17 EP2005/001949

	PC17EP2005/001949
	12
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
US 5 760 963 A (MORI ET AL) 2 June 1998 (1998-06-02) abstract figures 1,4a,4b	1,18
abstract	1,18
	abstract figures 1,4a,4b US 5 926 257 A (MIZOUCHI ET AL) 20 July 1999 (1999-07-20) abstract

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ormation on patent family members

International Application No PCT/EP2005/001949

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6252647	B1	26-06-2001	NONE		
JP 10070070	Α	10-03-1998	NONE		
US 5760963	Α	02-06-1998	JP JP	3608580 B2 8262367 A	12-01-2005 11-10-1996
US 5926257	Α	20-07-1999	JP	10041225 A	13-02-1998

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

	•	P	CT/EP2005	/001949
A. KLASSI	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G03F7/20			
ł	333.1, 23			
Nach der In	lernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der IPK		
	ACHIERTE GEBIETE			
Recherchie	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb G03F H01L	ole)	<u> </u>	
Recherchie	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, s	oweit diese unter die recherc	chierten Gebiete f	allen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (f	Name der Datenbank und e	vtl. verwendele St	uchbegriffe)
EPO-In	ternal, PAJ, WPI Data			
	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommende	en Teile	Betr. Anspruch Nr.
x	US 6 252 647 B1 (SHIRAISHI NAOMAS	SA)		1-9,
	26. Juni 2001 (2001-06-26)	,		14-19
	Zusammenfassung Abbildungen 1,20,29			
	Spalte 12, Zeilen 18-22			
1	Spalte 36, Zeilen 6-10,50-58 Spalte 35, Zeilen 51-55			
	Spalte 29, Zeilen 3-12			
x	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN			1,18
^	Bd. 1998, Nr. 08,			1,18
	30. Juni 1998 (1998-06-30)			
	-& JP 10 070070 A (CANON INC), 10. März 1998 (1998-03-10)			
1	Zusammenfassung			
	Abbildungen 1-4			
		-/	;	
	New Market and American Control of the Control of t			
entn-	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Pat		
"A" Veröffer	Rategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	oder dem Prioritätsdati	um veröffentlicht v	nternationalen Anmeldedatum vorden ist und mit der zum Verständnis des der
"E" älteres	icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen		genden Prinzips o	der der ihr zugrundeliegenden
"L" Veröffer	dedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-	kann allein aufgrund di	eser Veröffentlich	ing; die beanspruchte Eifindung ung nicht als neu oder auf
andere	en zu lässen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie		sonderer Bedeuti	ing; die beanspruchte Erfindung
ausget		kann nicht als auf erfin- werden, wenn die Verö Veröffentlichungen dies	iffentlichung mit ei	t beruhend betrachtet iner oder mehreren anderen erbindung gebracht wird und
eine B "P" Veröffe	enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem internationalen. Anmeldedatum, aber nach	diese Verbindung für e *&* Veröffentlichung, die Mi	inen Fachmann n	aheliegend ist
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des inte		
I		I		

26. Januar 2006

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Palentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Piiswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

03/02/2006

Bevollmächtigter Bediensteter

Menck, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2005/001949

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN					
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
			<u> </u>		
A	US 5 760 963 A (MORI ET AL) 2. Juni 1998 (1998-06-02) Zusammenfassung Abbildungen 1,4a,4b		1,18		
A	Zusammenfassung		1,18		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichuit, die zur selben Patentfamilie gehören

Interprenales Aktenzeichen
PCT/EP2005/001949

	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			
US 62	52647	B1	26-06-2001	KEINE			
JP 10	70070	A	10-03-1998	KEINE			
US 57	50963	A	02-06-1998	JP JP	3608580 8262367		12-01-2005 11-10-1996
US 59	26257	Α	20-07-1999	JP	10041225	A	13-02-1998